

# PENUMBUHAN FILM SnO<sub>2</sub> DENGAN DOPING Al-Zn MENGUNAKAN TEKNIK SOLGEL DIP COATING

*by* Aris Doyan

---

**Submission date:** 06-May-2020 12:14AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1316736425

**File name:** C22\_Jur.\_Nas.\_Terakreditasi.pdf (579.58K)

**Word count:** 1898

**Character count:** 10698

## PENUMBUHAN FILM SnO<sub>2</sub> DENGAN DOPING Al-Zn MENGGUNAKAN TEKNIK SOL-GEL DIP COATING

3  
Norma Ikraman, Aris Doyan, Susilawati  
Program Studi Magister Pendidikan IPA  
Program Pascasarjana, Universitas Mataram  
Jalan Majapahit No. 62, Mataram  
E-mail: normaikraman@gmail.com

2  
**Abstract** - Al-Zn doped SnO<sub>2</sub> (Sn<sub>1-2x</sub>Al<sub>x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>2</sub>) film has been growth using the sol-gel dip coating technique. The basic materials used in this study were water, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, SnCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O, AlCl<sub>3</sub> and ZnCl<sub>2</sub> with 99% purity (merck) with doping concentration variation  $x = 0.000, 0.005, 0.025, \text{ and } 0.050$ . Glass substrate with size 2.54 mm x 76.2 mm x 1 mm cleaned with detergent, soaked in 30% HCl solution For 1 day and dried at 100°C. The process of making a SnO<sub>2</sub> sol is done by mixing precursor with various concentrations with water and stirring using a magnetic stirrer for 30 minutes at a temperature of 80 ° C. The next step by adding ethanol, stirring at 80 ° C. for 2 hours to obtain 0.4 M sol solution The deposition of SnO<sub>2</sub> film was carried out using a dip coater with a withdrawal speed 12 cm/min and then heated for nucleation and grown using an electric furnace at 600 ° C for 30 minutes. This step is repeated as much as 5 repetitions to get the SnO<sub>2</sub> film by doing Al-Zn.

**Keywords:** Doping Al-Zn, film, SnO<sub>2</sub>, Sol Gel, dip Coating

### PENDAHULUAN

SnO<sub>2</sub> merupakan salah satu material semikonduktor transparan tipe-n dengan celah pita energi yang lebar (~3,6 eV). SnO<sub>2</sub> memiliki karakteristik yang cukup unik dikarenakan mengkombinasikan tranparansi optik yang tinggi dan resistivitas yang rendah sehingga membuat material ini diaplikasikan pada sel surya, liquid crystal display, dan peralatan optoelektronik lainnya. Selain itu, SnO<sub>2</sub> sangat sensitif terhadap kehadiran gas disekelilingnya yang membuatnya diaplikasikan sebagai gas sensor. Oleh karena sifat dan aplikasinya tersebut, studi tentang rekayasa SnO<sub>2</sub> sangatlah intensif.

Dalam aplikasinya, film SnO<sub>2</sub> diketahui memiliki stabilitas partikel yang cukup rendah (Miller *et al*, 2006) dan celah pita energi yang cukup lebar (~3,6 eV) sehingga menyerap panjang gelombang pendek. Oleh karena hal tersebut, maka film SnO<sub>2</sub> perlu di tambahkan zat pengotor lain yang disebut dengan dopan. Dopan dapat berbentuk unsur tunggal atau unsur ganda. Penambahan dopan umumnya

sangat bergantung dari aplikasi SnO<sub>2</sub> itu sendiri.

Film SnO<sub>2</sub> yang didoping dengan ion Zn<sup>2+</sup> dan Al<sup>3+</sup> diketahui dapat mempengaruhi sifat-sifat SnO<sub>2</sub> itu sendiri, termasuk menstabilkan partikel SnO<sub>2</sub> dan merubah celah pita energi. Selain itu, pendopingan dengan ion Zn<sup>2+</sup> dan Al<sup>3+</sup> diketahui dapat meningkatkan transimitansi optik dan konduktivitas listrik, merubah struktural, meningkatkan respons, selektivitas dan stabilitas pada gas sensor. Penambahan doping Zn<sup>2+</sup> dan Al<sup>3+</sup> telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Doyan *et al* (2016), Sriram dan Thayumanavan (2013), Gürakar *et al* (2014), serta Shadmania dan Rozati (2012) dan menyatakan bahwa penumbuhan film SnO<sub>2</sub> baik dengan doping Zn<sup>2+</sup> maupun Al<sup>3+</sup> dapat Menurunkan Celah pita Energi SnO<sub>2</sub>. Namun belum diketahui bagaimana pengaruh gabungan kedua dopan ini terhadap karakteristik film SnO<sub>2</sub>. Sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut mengenai pengaruh

kedua dopan tersebut terhadap karakteristik film SnO<sub>2</sub>.

Metode preparasi dan penumbuhan film SnO<sub>2</sub> baik yang murni maupun dengan penambahan doping telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti *Chemical Vapour Deposition* (CVD), DC dan RF *Sputtering* (Xu *et al*, 2016), *Pulsed Laser Deposition* (Kadhim *et al*, 2014), *Chemical Bath Deposition* (Maddu *et al*, 2009), dan *Sol-Gel Coating*. Dari semua metode tersebut, *Sol-Gel Coating* merupakan teknik yang sangat baik, karena merupakan teknik yang paling sederhana, dapat menumbuhkan film pada berbagai bentuk substrat, kemudahan dalam mengontrol pertumbuhan partikel dan penambahan doping. Pada metode *Sol-Gel*, film SnO<sub>2</sub> dapat ditumbuhkan dengan teknik Penyemprotan (*Spray Pyrolysis*) (Sriram dan Thayumanavan, 2013), pemutaran (*Spin Coating*) (Doyan *et al*, 2017), dan Pencelupan (*Dip Coating*) (Carvalho *et al*, 2012). Dari ketiga teknik tersebut *Dip Coating* merupakan teknik yang paling sederhana dan paling ekonomis. Dari latar belakang di atas maka pada penelitian ini film SnO<sub>2</sub> dengan doping Al-Zn ditumbuhkan menggunakan Sol-Gel Dip Coating.

1

## METODE PENELITIAN

Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tin (II) chloride dihydrate (SnCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O) dengan massa molar 225.63gr/mol, kemurnian 98%, Merck). Pelarut yang digunakan adalah Etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan massa molar 46.07gr/mol (kemurnian 98%, Merck) dan Aquades. Bahan dopan yang digunakan adalah Zinc dichloride (ZnCl<sub>2</sub>) dengan massa molar 136,30 g/mol (kemurnian 98%, Merck) dan Aluminium Chloride (AlCl<sub>3</sub>) dengan massa molar 133,34 gr/mol (kemurnian 98%, Merck). Substrat film yang digunakan adalah Kaca preparat (Sail) dengan dimensi 2,54 mm x 76,2 mm x 1 mm.

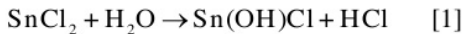
Sedangkan bahan untuk pencucian substrat adalah Hydrochloride (HCl 1,0 M) dan detergent keramik.

Preparasi Sol SnO<sub>2</sub> ini merupakan modifikasi dari Doyan *et al* (2017). SnCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O, ZnCl<sub>2</sub>, dan AlCl<sub>3</sub>, dilarutkan dalam 5 ml aquades menggunakan magnetik stirrer selama 30 menit pada suhu 80 °C hingga dengan perbandingan komposisi massa SnCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O, ZnCl<sub>2</sub>, AlCl<sub>3</sub> dengan variasi konsentrasi  $x = 0,000, 0,005, 0,025, 0,050$ . Kemudian pada larutan dicampurkan 45 ml etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) untuk memperoleh konsentrasi konstan 0,4 mol/L. Larutan kemudian di stirrer pada suhu 80 °C selama 2 jam. Larutan kemudian dimatangkan (*aging*) larutan (sol) selama 2 hari. Sebelum deposisi, Substrat kaca dicuci menggunakan deterjen yang dilanjutkan dengan merendam substrat selama 1 hari pada larutan campuran 100 ml HCl 1 M dengan 300 ml aquades selama 1 hari. Kemudian substrat dicuci pada aquades mengalir. Substrat kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 100 °C selama 1 jam. Deposisi lapisan tipis dilakukan menggunakan alat dip coater dengan Kecepatan tarik (*Whitdrawl Speed*) 12 cm/menit, lama perendaman 5 detik, di sintering pada furnace elektrik pada suhu 600 C selama 30 menit. Langkah ini dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan.

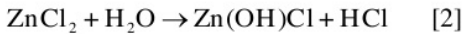
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan sol Sn<sub>1-2x</sub>Zn<sub>x</sub>Al<sub>x</sub>O<sub>2</sub> dengan variasi dopan dilakukan dengan menggunakan prekursor SnCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O dan prekursor dopan Zn dan Al masing-masing menggunakan ZnCl<sub>2</sub> dan AlCl<sub>3</sub>. Pembuatan Sol dilakukan dengan mencampurkan ketiga prekursor dengan 5 ml air yang diaduk menggunakan magnetik stirrer pada suhu 80 °C selama 30 menit dengan wadah terbuka. Terjadi perubahan warna pada larutan yang disebabkan oleh reaksi hidrolisis

prekursor dengan air membentuk timah hidroksiklorida dengan reaksi



untuk prekursor  $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ . Sedangkan untuk prekursor dopan Zn mekanisme reaksinya



Sedangkan untuk prekursor dopan Al



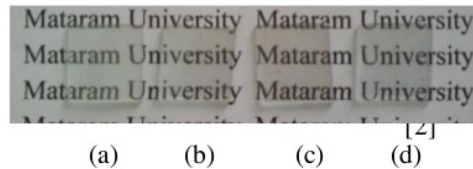
Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan 45 ml etanol ke dalam larutan yang dilanjutkan dengan mengaduk larutan menggunakan magnetik stirrer pada suhu  $80^\circ\text{C}$  selama 2 jam. Terjadi perubahan warna larutan dari putih menjadi transparan. Larutan kemudian di matangkan (*aging*) selama 2 hari seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.



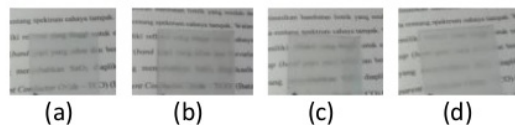
**Gambar 1.** Sol  $\text{Sn}_{1-2x}\text{Zn}_x\text{Al}_x\text{O}_2$  untuk variasi komposisi  $x = 0,000$ ,  $x = 0,005$ ,  $x = 0,025$ , dan  $x = 0,050$

Pada Gambar 1, terlihat bahwa pada konsentrasi dopan  $x = 0,000$ , sol berwarna kuning transparan. Penambahan dopan mengakibatkan perubahan menjadi transparan. Semakin tinggi konsentrasi dopan, semakin transparan sol yang dihasilkan. Warna kuning pada konsentrasi dopan  $x = 0,000$  disebabkan oleh terbentuknya Timah (IV) etoksida –  $\text{Sn}(\text{OC}_2\text{H}_5\text{OH})_4$ . Hampden-Smith dan Wark (1992) menyatakan bahwa senyawa timah (IV) alkoksida umumnya berwarna merah – kuning. Hasil ini mirip dengan hasil yang diperoleh

Arivaghazan (2010) yang menggunakan pelarut isopropyl alkohol. Penambahan dopan mengurangi reaksi antara  $\text{SnCl}_2$  dengan etanol sehingga meningkatkan transparansi sol



**Gambar 2.** Film  $\text{Sn}_{1-2x}\text{Zn}_x\text{Al}_x\text{O}_2$  untuk variasi komposisi  $x = 0,000$ ,  $x = 0,005$ ,  $x = 0,025$ , dan  $x = 0,050$  yang ditumbuhkan dengan metode Sol-Gel Dip Coating dengan suhu sintering  $600^\circ\text{C}$  selama 30 menit.



**Gambar 3.** Transmisi film  $\text{Sn}_{1-2x}\text{Zn}_x\text{Al}_x\text{O}_2$  untuk variasi komposisi  $x = 0,000$ ,  $x = 0,005$ ,  $x = 0,025$ , dan  $x = 0,050$  yang diambil pada jarak 10 cm.

Gambar 2 menunjukkan citra sampel film  $\text{Sn}_{1-2x}\text{Zn}_x\text{Al}_x\text{O}_2$  yang ditumbuhkan menggunakan metode *sol-gel dip Coating* dengan suhu sintering  $600^\circ\text{C}$  selama 30 menit memiliki transparansi optik yang baik. Penambahan doping Al-Zn meningkatkan tingkat kejelasan (*clarity*) film. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3. Terlihat bahwa tingkat kejelasan film  $\text{Sn}_{1-2x}\text{Zn}_x\text{Al}_x\text{O}_2$  yang ditumbuhkan menggunakan metode *sol-gel dip Coating* dengan suhu sinterin  $600^\circ\text{C}$  selama 30 menit meningkat dengan penambahan doping dan jumlah doping Zn-Al. Fenomena ini disebabkan oleh permukaan film yang kasar yang disebabkan oleh aglomerasi *xerogel* pada saat tahapan drying. Hasil ini serupa dengan hasil yang diperoleh Schelle et al (1997) menggunakan metode *sol-gel-dip coating* dengan kecepatan tarikan 3 mm/detik dengan suhu sintering  $500^\circ\text{C}$  selama 1 jam. Hasil ini sangat baik diterapkan sebagai lapisan *anti-glare*.

## KESIMPULAN

Penumbuhan lapisan tipis SnO<sub>2</sub> dengan doping Al-Zn menggunakan teknik *sol-gel dip coating* telah berhasil dilakukan. Film SnO<sub>2</sub> yang dihasilkan memiliki transparansi optik yang baik dan tingkat kejelasan (*clarity*) meningkat dengan penambahan doping dan jumlah doping.

## REFERENSI

- Arivaghazan, V., & Rajesh, S. 2010. Preparation of Nanocrystalline SnO<sub>2</sub> Thin Films for Micro Gas Sensors. *Journal of Ovonic Research*, 6(5), 221–226.
- Fu, G.C. 2002. New Applications of Organo metallic catalysis in Organic Chemistry. *Pure Appl. Chem.* 74 (1). 33-36.
- Utomo, P., Widjajanti, E., Prodjosantoso, A., & Wulandari, R. 2013. Aplikasi Nanopartikel Produk Hilir Timah Putih sebagai Mikroprosesor Etanol. *Jurnal penelitian Saintek*, 18(1), 1-9.
- Carvalho, D. H. Q., Schiavona, M. A., Raposo, M. T., de Paiva, R., Alves, J. L. A., Paniagob, & Roberto, M. 2012. Synthesis and characterization of SnO<sub>2</sub> thin films prepared by dip-coating method. *Physics Procedia* 28, 22 – 27.
- Doyan, A., Susilawati, & Imawanti, Y. D. 2017. Synthesis and characterization of SnO<sub>2</sub> thin layer with a doping aluminum is deposited on quartz substrates. *AIP Conference Proceedings 1801*, 020005.
- Gürakar, S., Serin, T., & Serin, N. 2014. Electrical and microstructural properties of (Cu, Al, In)-doped SnO<sub>2</sub> films deposited by spray pyrolysis. *Adv. Mat. Lett*, 5(6), 309-314.
- Hampden-Smith, M. J., Wark, T. A. & Brinker, C.J. 1992. The solid state and solution structures of tin (IV) alkoxide compounds and their use as precursors to form tin oxide ceramics via sol-gel type hydrolysis and condensation. *Coordination Chemistry Reviews*, 112, 81-116.
- Kadhim, A. A., Ramiss, A. A., & Sally, A. A. 2014. Effect of Mn Concentration on the Structural and Optical Properties of SnO<sub>2</sub> Thin Films Prepared By pulse laser deposition. *Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*, 4(4), 12-19.
- Maddu, A. H, Rodo, T., & Kurniati, M. 2009. Penumbuhan Film Nanokristal SnO<sub>2</sub> dengan Metode Chemical Bath Deposition (CBD). *Jurnal Nanosains & Nanoteknologi*. Edisi khusus, 96-99.
- Miller, T.A., Bakrania, S.D., Perez, C., dan Wooldrige, M.S. 2006. Nanostructured Tin Dioxide Materials for Gas Sensor Application. J. F. Nanomaterials, *American Scientific Publisher*, 1-24.
- Shadmania, E., Rozati, S.M. *Characterization of Zn: SnO<sub>2</sub> nanostructure thin film prepared by spray pyrolysis technique*. Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4)
- Schelle, C., Menning, M. Krug, H. Jonschker, & Schmidt, H. 1997. One Step antiglare Sol-Gel Coating for Screens by Sol-Gel Techniques. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 218, 163-168.
- Sriram, S & Thayumanavan, A. 2013. Effect of Al Concentration On The Optical and Electrical Properties of SnO<sub>2</sub> Thin Films Prepared by Low Cost Spray Pyrolysis Technique. *International Journal of Chem. Tech Research*, 5(5), 2204 – 2209.
- Xu, B., Ren, X. G., Gu, G. R. Lan, L. L., & Wu, B. J. 2016. Structural and optical properties of Zn-doped SnO<sub>2</sub> films prepared by DC and RF magnetron co-sputtering. *Superlattices and Microstructures*, 89, 34-42.

# PENUMBUHAN FILM SnO<sub>2</sub> DENGAN DOPING Al-Zn MENGUNAKAN TEKNIK SOLGEL DIP COATING

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- |   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | <a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a><br>Internet Source  | 3% |
| 2 | A Doyan, Susilawati, N Ikraman, M Taufik. " Characterization of SnO Film with Al-Zn Doping Using Sol-Gel Dip Coating Techniques ", Journal of Physics: Conference Series, 2018<br>Publication  | 3% |
| 3 | <a href="http://jurnalfkip.unram.ac.id">jurnalfkip.unram.ac.id</a><br>Internet Source  | 1% |
| 4 | A. Doyan, Susilawati, S. Hakim, L. Mulyadi, M. Taufik, Nazarudin. " The Effect of Indium Doped SnO Thin Films on Optical Properties Prepared by Sol-Gel Spin Coating Technique ", Journal of Physics: Conference Series, 2019<br>Publication | 1% |
| 5 | <a href="http://www.jmaterenvironsci.com">www.jmaterenvironsci.com</a><br>Internet Source  | 1% |
| 6 | M. Rouchdi, E. Salmani, A. El hat, C. Nassiri, N. Hassanain, A. Mzerd. "Synthesis and magnetic   | 1% |

properties of Mg doped SnO<sub>2</sub> thin films:  
experimental and Ab-initio study", Optical and  
Quantum Electronics, 2017

Publication

---

7 journal.uny.ac.id 1%

Internet Source

---

8 Submitted to Royal Melbourne Institute of  
Technology 1%

Student Paper

---

9 M. J. HAMPDEN-SMITH. "ChemInform  
Abstract: The Solid State and Solution

Structures of Tin(IV) Alkoxide Compounds and  
Their Use as Precursors to Form Tin Oxide  
Ceramics via Sol-Gel Type Hydrolysis and  
Condensation", ChemInform, 08/22/2010

Publication

---

10 www.eujournal.org 1%

Internet Source

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On